특1999-028977

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.* HOIN 2/16 (11) 공개번호 특1999-028977 (43) 공개일자 1999년04월15일

(21) 출원번호 (22) 출원일자	특1998-700279 1998년 01월 14일
번역문제출일자 (86) 국제출원번호	1999년 01월 14일 PCT/JP1996/02414 (87) 국제공개번호 WD 1997/08763
(86) 국제출원출원일자 (81) 지정국	1996년 08월 28일 (87) 국제공개일자 1997년 03월 06일 EP 유럽특허 : 오스트리아 벨기에 스위스 리히텐슈타인 독일 덴마크
(01) 사용국	스페인 프랑스 영국 그리스 이탈리아 룩셈부르크 모나코 네덜란드 포르투칼
	국내특허 : 아일랜드 캐나다 중국 일본 대한민국 싱가포르
(30) 우선권주장 (71) 출원인	95-219036 1995년08월28일 일본(JP) 아사히 가세이 고교 가부시키가이샤 아마모토 가즈모또
(72) 발명자	일본 오오사까후 오오사까시기다구 도오지미하마 1-2-6 마마시따, 마시야
	일본 194 도꾜도 마찌다시 나루세 1쪼메 7-10
	오끼, 순수께
	일본 211 기나가와껭 기와사까시 나까하라꾸 가마꼬다나까 1쪼메 37-7
(74) 대리인	이상희, 위혜숙
心从对之 : 9)是	

<u> 실사경구 : 있을</u>

(54) 전지 및 그의 제조 방법

公司

전해질을 포함하는 케이싱 내에 양국 활성 물질층을 포함하는 양국 및 음국 활성 물질층을 포함하는 음국 이 다공성 격리판을 통하며 배치되어 있는 전지에서, 상기 다공성 격리판이 적어도 1층의 절연성 물질 입 자 집합체층으로 이루어지고, 그 절연성 물질 입자 집합체층이 3차원 그물망 공국 구조를 가지고 있으며, 그에 따라 그 다공성 격리판에 이온 통과가 가능한 구멍이 형성되도록 구성된 전지가 개시된다. 본 발명 의 전지는 안전성을 손상하지 않고, 높은 전지 말도에서 우수한 방전 특성을 발휘할 뿐만 마니라, 증래의 전지와 비교하여 전지의 단위 체적당 수용할 수 있는 활성 물질의 양을 많게 할 수 있는 등 높은 성능을 발휘할 수가 있다.

SINH

刀金笠OF

본 발명은 신규한 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 전해질을 포함하는 케이싱 내에 양국 활성 물질층을 포함하는 양국 및 음국 활성 물질층을 포함하는 음국이 다공성 격리판을 통해 배치되어 있는 전지에서, 상기 다공성 격리판이 적어도 1층의 절면성 물질 입자 집합체층으로 이루어지고, 상기 절연성 물질 입자 집합체층이 3차원 그물망 공국 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 상기 다공성 격리판에 이온 통과가 가능한 구멍이 형성되도록 구성되어 있는 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본발명의 전지는 안전성을 손상하지 않고, 높은 전류 밀도에서 우수한 방전 특성을 발휘할 뿐만 아니라, 증 대의 전지와 비교하여 전지의 단위 체적당 수용할 수 있는 활성 물질의 양이 많다는 우수한 특성을 갖는다.

四智기金

근래, 전자 기기의 소형 경량화, 다기능화, 무선화의 요구에 따라 고성능 전지의 재발이 적극적으로 진행 되고 있다. 전지는 일반적으로 일회용 타입의 일차 전지와, 충전에 의해 반복 사용이 가능한 이차 전지 로 나눌 수가 있다. 일차 전지의 예로서는 망간 전지, 알릴리 망간 전지 등을 들 수가 있다. 이러한 일 차 전지는 여러 가지 개량이 가해져서 광범위하게 보급되어 있다. 이차 전지의 예로서는 납 축전지, 나 켈-카드뮴 전지, 니켈-수소 전지 등을 들 수 있다. 최근에는 특히 비수계 전해액을 사용하는 리통 미온 이차 전지가 고전압, 고용량이면서 중량이 가볍고 소형이 되기 때문에 커다란 시장을 구축하고 있다.

상기와 같은 전지의 고성능화는 전지의 단위 체적당 수용 가능한 활성 물질의 양 또는 전해질의 양을 늘리는 것, 그리고 양극과 음극간의 이온 전도의 효율을 좋게하는 것 등에 의해 달성할 수가 있다.

특히 상기한 리튬 이온 이차 전지 등의 비수계 전해액을 사용하는 전지에서는 수계 전해액에 비해 비수계 전해액이 이온 전도성이 떨어지기 때문에, 일반적으로 양국, 음국 및 격리판으로 이루어지는 단위 전지층 '이 다수 적총 또는 권회되어 양극과 음극의 대향 면적을 늘림으로써, 양극과 음극간의 이온 전도 효율을 향상시키고 있으나, 더욱 개선이 요망되고 있다.

상기의 개선을 달성하는 가장 유효한 수단 중 하나로서는 두께가 얇고, 이온 투과성이 우수한 격리판을 사용하는 것을 들 수가 있다.

증래, 격리판으로서는 일반적으로 뚈리에틸렌 및 똘리프로필렌 등의 똘리올레판계 수지 필릅으로 만들어 진 미세 다공막이 사용되고 있다. 그 제조는 예를 들면 일본 특허 공개공보 제91-105851호에 기재되어 있는 바와 같이, 폴리올레판계 수지 조성물을 포함하는 용응물을 시트상으로 압출 성형하고, 뜰리올레판 계 수지 미외의 물질을 추출 제거한 후, 그 시트를 연신하는 방법으로 미루어지고 있다.

상기와 같은 수지 필름으로 만들어진 격리판은 전지의 제조시에 파단되지 않도록 기계적 강도를 갖는 것이 필요하기 때문에 격리판을 어느 정도 이상 얇게 하기가 어렵다. [따라서, 특히 상기의 리튬 이온 이차 전지와 같이 단위 전지층이 다수 적흥 또는 권회되어 있는 타입의 전지에서는 세퍼리에터의 두께에 의해 전지의 단위 체적당 수납 가능한 단위 전지층의 이지 제한되어 버린다. 또한, 증래 격리판의 공격률을 증가시켜 양국과 음국간의 이온 전도성을 향상시키려고 해도 이유는 명확하지 않지만 만족할만한 결과는 얻을 수 없었다 (본 명세서 비교예 1 참조). 또한, 상기한 바와 같은 수지 필름으로 만들어진 격리판은 단구성에 문제가 있어 이차 전지에 사용하면 충전 및 방전을 반복하는 동안에 격리판이 열화되어 전지의 사이를성이 저히된다는 단점이 발생한다 (본 명세서 비교예 3 참조). 또한, 증래의 격리판은 상기와 같은 방법으로 제조된 것을 많이 사용하기 때문에, 격리판은 전지 구성 부재 중에서 비교적 가격이 비싼 것으로 되어 있다. 때라서, 특히 상기의 리튬 이온 이차 전지와 같은 전지에서는 격리판의 사용 면적이 크기때문에 격리판의 가격이 전지 제조 비용을 높게 해 버리는 문제가 있었다.

<발명의 개요>

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하여 안전하고 고성능이며 값싸게 제조할 수 있는 전지를 개발하기 위하며 예의 연구를 거듭하였다. 그 결과 전해질을 포함하는 케이싱내에 양국 활성 물질총을 포함하는 양국 및 음국 활성 물질총을 포함하는 음국이 다공성 격리판을 통해 배치되어 있는 전지에서, 상기 다공 성 격리판이 적어도 1층의 절면성 물질 입자 집합체총으로 이루어지고, 상기 절면성 물질 입자 집합체총 이 3차원 그물망 공국 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 상기 다공성 격리판에 미온 통과가 가능한 구멍 이 형성되도록 구성되어 있으면, 그와 같은 전지는 안전성을 손상하지 않고 높은 전류 밀도에서 우수한 방전 특성을 발휘할 뿐만 아니라, 증래의 전지와 비교하며 전지의 단위 체적당 수용할 수 있는 활성 물질 이 양을 많게 할 수 있다는 것을 의외로 발견하였다. 본 발명은 이러한 발견 등을 바탕으로 하여 완성한 것이다. 것이다.

[마라서, 본 발명의 하나의 목적은 안전성을 손상하지 않고 높은 전류 밀도에서 우수한 방전 특성을 발휘할 뿐만 마니라 증래의 전지와 비교하여 전지의 단위 체적당 수용할 수 있는 활성 물질의 양이 많아, 때우 높은 성능을 발휘할 수 있는 전지를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 하나의 목적은 상기한 고성능 전지의 유리한 제조 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 상기 및 그 밖의 여러 목적, 여러 특징 및 여러 이익은 첨부한 도면을 참조하면서 행하는 이하 의 상세한 설명 및 청구의 범위의 기재로부터 명백해진다.

도면의 간단관 설명

첨부한 도면에서,

도 1A는 종래의 격리판을 사용한 전지의 단위 전지층의 일부를 나타내는 개략 단면도이고,

도 18는 비교예 1 내지 7에서 사용한 종래의 격리판을 갖는 단위 전지층의 다른 일례를 나타내는 개략 단 면도이고,

도 2는 본 발명 전지의 하나의 양태에서의 단위 전지층의 개략 단면도이고,

도 3은 본 발명 전지의 다른 해나의 양태에서의 단위 전지층의 개략 단면도이고,

도 4는 본 발명 전지의 또 다른 하나의 양태에서의 단위 전지층의 개략 단면도이고,

도 5는 본 발명 전지의 또 다른 하나의 양태에서의 단위 전지총의 개략 단면도이고,

도 6은 본 발명 전지의 또 다른 하나의 양태에서의 단위 전지층의 개략 단면도이고,

도 7a 내지 7c는 실시예 1 내지 7에서 사용한 단위 전지층의 개략 단면도이다.

또한, 도 1A 내지 7c에서, 동일 부품 또는 부분은 동일 참조 번호 또는 부호로 LIEH낸다.

<부호의 설명>

1 : 전지층

11 : 양국

11a: 양국 집전체 호일

11b: 양국 활성 물질층

12 : 음국

12a: 음극 집전체 호밀 12b: 음국 활성 물질층 13 : 종래의 격리판

13A: 양국 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성된 본 발명에서 사용하는 격리판

138: 음국 활성 물질총 표면에 일체화된 형태로 직접 형성된 본 발명에서 사용하는 격리판

13C: 양극 활성 물질층 표면 및 음극 활성 물질층 표면의 양쪽에 일체화된 형태로 형성된 본 발명에서 사용하는 격리판

호명의 상세관 설명

본 발명의 하나의 양태에 의하면,

케이싱,

상기 케미싱 내에 포함되는 전해질,

양극 활성 물질층을 포함하는 양극,

음극 활성 물질층을 포함하는 음극 및

다공성 격리판을 포함하며,

상기 양국, 음국 및 격리판은 케이십 내에 상기 전해질과 함께 작동 가능하게 수용되어 있고,

상기 다공성 격리판은 상기 양극과 음극 사이에 상기 다공성 격리판의 양촉 표면이 양극 활성 물질총 및 음극 활성 물질층에 각각 면하도록 배치 구성되어 있는 전지로서,

상기 다공성 격리판은 적어도 1층의 절면성 물질 입자 집합체층으로 이루어지고, 적어도 1층의 절면성 물질 입자 집합체층이 3차원 그물망 공극 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 상기 다공성 격리판에 이온 통과가 가능한 구멍이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지가 제공된다.

이어서, 본 발명의 이해를 용이하게 하기 위하며, 우선 본 발명의 기본적 특징 및 여러 양태를 열거한다.

1. 케이싱.

상기 케이싱 내에 포함되는 전해질,

양극 활성 물질층을 포함하는 양극,

음국 활성 물질층을 포함하는 음국 및

다공성 격리판을 포함하며,

상기 양국, 음국 및 격리판은 상기 케이싱 내에 상기 전해질과 함께 작동 가능하게 수용되어 있고,

상기 다공성 격리판은 상기 양극과 음극 사이에 상기 다공성 격리판의 양측 표면이 상기 양극 활성 물질 층 및 상기 음극 활성 물질층에 각각 면하도록 배치 구성되어 있는 전지로서,

상기 다공성 격리판은 적어도 1층의 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지고, 상기 적어도 1층의 절연 성 물질 입자 집합체층이 3차원 그물망 공극 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 상기 다공성 격리판에 이 온 통과가 가능한 구멍이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지.

2. 상기 입자 집합체가 그 입자 끼리를 결합하는 결합제를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기항 1에 기재 한 전지.

3. 상기 다공성 격리판이 상기 양극 활성 물질층 및 상기 음극 활성 물질층으로 미루머지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 상 기항 1 또는 2에 기재한 전지.

4. 상기 다공성 격리판의 공국률이 건조 상태에서 10 % 이상인 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 3 중 어느 하나에 기재한 전지.

5. 상기 CL공성 격리판가, 상기 입자 집합체의 공극 미외의 요인에 기인하는 미온 전달성을 갖는 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 4 중 어느 하나에 기재한 전지.

- 6. 상기 절면성 물질이 무기물인 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 5 중 어느 하나에 기재한 전지.
- 7. 상기 절연성 물질이 유기물인 것을 특징으로 하는 상기함 1 내지 5 중 어느 하나에 기재한 전지.
- 8. 상기 입자 집합체가 적어도 2종류의 다른 절면성 물질로 미루머지는 것을 특징으로 하는 상기항 1 내 지 7 중 머느 하나에 기재한 전지.
- 9. 상기 다공성 격리판이 다른 입자 집합체로 각각 구성되는 적어도 2개의 총으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 8 중 어느 하나에 기재한 전지.
- 10. 상기 다공성 격리판이 적어도 1층의 무기 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지는 제1 격리판층 및 적어도 1층의 유기 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지는 제2 격리판층으로 이루어지고, 이 제1 격리판층이 상기 양국 활성 물질층과 음극 활성 물질층 중 한쪽의 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있고, 상기 제2 격리판층이 상기 양국 활성 물질층과 음극 활성 물질층 중 다른쪽의 활성 물질층의 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 9 중 어느 하나에 기재한 전지.

- '11. 상기 전해질이 비수계 전해질인 것을 특징으로 하는 상기항 1 내지 10 중 머느 하나에 기재한 전지.
- 12. 상기 비수계 전해질이 리튬 미온을 포함하는 것을 특징으로 하는 상기항 11에 기재한 전지.
- 13. 상기 양국 합성 물질층이 망간산리튭을 포함하는 것을 특징으로 하는 상기항 11 또는 12에 기재한 전 지.
- 14. (1) 양국 활성 물질층을 포함하는 양국 및 음극 활성 물질층을 포함하는 음극을 각각 제공하고,
- (2) 절면성 물질 입자와 상기 입자를 위한 결합제와의 혼합물을 분산매로 분산시킨 분산액을 상기 양국 활성 물질용 및 음국 활성 물질층으로 미루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층의 표 면에 도포하고,
- (3) 상기 적어도 하나의 활성 물질층의 표면에 도포한 분산액의 분산매를 증발시킴으로써 제거하고, 상기 입자 끼리가 결합제에 의해 결합되어 있는 상기 입자의 집합체층을 형성하고, 이에 따라 상기 적어도 하 나의 활성 물질층의 표면에 일체화되며 그 절연성 물질 입자 집합체층 중에 3차원 그물망 공극 구조를 갖 고 있는 다공성 격리판을 형성하고,
- (4) 이와 같이 하여 얻어진 적대도 어느 한 쪽의 활성 물질층 표면에 상기 다공성 격리판을 형성시킨 상 기 양국 및 음국을 케이상 내에 수용하며, 그 때, 상기 다공성 격리판을 사이에 두고 상기 양국 활성 물 질층 및 음극 활성 물질층을 대향시키며, 케이싱 내의 전해질과 함께 작동 가능해지도록 배치하는 것을 특징으로 하는 전지의 제조 방법.

본 발명의 전지에서는 다공성 격리판을 형성하는 절면성 물질 입자 집합체의 공국에 의해 3차원 그물망공국 구조의 구영이 상기 격리판에 형성되어 있으며, 그 구명 중에 개재하는 모든 전해절 중에서 미온이전도되는 한편, 절면성 물질 입자 집합체로 이루어지는 격리판을 통하여 양국 활성 물질총과 음국 활성물질총과는 전기적으로 단락되지 않는 구조로 되어 있다. 본 발명에 사용하는 격리판은 증래의 폴리올레핀 수지 필름제의 격리판 등에 비해, 높은 미온 투과성을 갖는다. 미것은 본 발명에 사용하는 다공성 격리판을 형성하는 절면성 물질 입자 집합체의 공국미 격리판 내에서는, 증래의 수지 필름제 격리판 등에 비해 보다 효과적인 3차원 그물망 공국 구조가 형성되어 있기 때문이라고 생각된다.

상기 절면성 물질 입자는 무기물 입자이어도 유기물 입자이어도 좋다. 무기물의 예로서는 산화물 [예를 들면, Li₂O, BeO, B₂O, Na₂O, Ma₂O, Ma₃O, A1₂O, SiO₂, P₂O₃, CaO, Cr₂O₄, Fe₂O₄, ZnO, ZrO₂ 및 TiO₂ 등], 제올라이

트 [M_NO-ALO, \times SiO, \times MtO (식 중, Me Na, K, Ca 및 Ba 등의 금속 원자이고, ne 금속 양이온 M^{*+}의 전하에 상당하는 수이며, \times 및 y는 SiO, 및 HO의 홀수이고, $2 \le \times \le 10$, $2 \le y \le 7임)]$, 집화물 [예를 들면, BN, AIN, Si,N, 및 Ba,N, 등], 탄화 규소 (SiC), 지르콘 (\mathbb{Z} rSiO,), 탄산염 [예를 들면, MgCO, 및 CaCO, 등], 황산염 [예를 들면, CaSO, 및 BaSO, 등] 및 이율의 복합체 [예를 들면, 자기의 일종인 스테아 타이트 (MgO \times SiO,), 포르스테라이트 (\mathbb{Z} MgO \times SiO,) 및 코제라이트 (\mathbb{Z} MgO \times 2ALO, \times SSiO,)]를 들 수 있다. 유기물의 예로서는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리프티렌, 폴리엄화네닐, 폴리엄화네닐리덴, 폴리아크릴로니트릴, 폴리메틸 메타크릴레이트, 폴리에스테르 아크릴레이트, 불소 수지 (예를 들면, 폴리테트라플루오로에틸렌 및 폴리플루오로화네닐리덴 등), 폴리아미드 수지, 폴리미미드 수지, 폴리메스테르 수지, 폴리카르보네이트 수지, 폴리페닐렌옥시드 수지, 규소 수지, 페놀 수지, 요소 수지, 멜라민 수지, 폴리우렌탄 수지, 폴리에테르 수지 (예를 들면, 폴리메틸렌옥시드 및 폴리프로필렌옥시드 등), 에폭시 수지, 아세탈 수지, AS 수지 및 ABS 수지 등의 수지를 들 수 있다.

일반적으로, 절연성 물질 입자로서는 경도가 높은 것을 사용하는 것이 바람직하다. 그와 같은 입자를 사용하면 활성 물질총의 체적이 팽창되는 등으로 인해 격리판에 압력이 가해져도 입자가 변형되지 않기 때문에 격리판의 공극이 변형된다는 단점이 없다. 그 때문에 전해질이 존재할 수 있는 부분이 항상 확보되기 때문에 이온 전도성이 저하되지 않아 전지의 내구성이 향상된다.

또한, 절면성 물질 입자로서는 용점 200 ℃ 이상의 내열성이 있는 것, 예를 들면 α-Al.O. (용점 2055 ℃) 또는 내열성 수지의 폴리이미드 (250 ℃ 내지 400 ℃에서 불용, 불용으로 분해도 되지 않는다) 등을 사용 하면 증래의 폴리에틸렌으로 만들어진 미세 다공막 (용점 약 140 ℃) 또는 폴리프로필렌으로 만들어진 미 세 다공막 (용점 약 180 ℃)으로 이루어지는 격리판과 비교하여 내열성이 우수한 격리판을 얻을 수가 있다.

상기 절면성 물질 입자의 입경으로서는 평균 입경이 5 nm 내지 100 μ m인 것이 바람직하고, 5 nm 내지 10 μ m인 것이 보다 바람직하며, 5 nm 내지 1 μ m인 것이 더욱 바람직하다.

격리판의 두께는 특별히 한정되지 않지만 100 cm 내지 100 μm인 것이 바람직하고, 100 cm 내지 10 μm인 것이 보다 바람직하다.

본 발명에서는 상기 입자 집합체가 입자 끼리를 결합하는 결합제를 포함하는 것이 비람직하다.

결합제의 예로서는 라텍스 (예를 들면, 스티렌-부타디엔 공중합체 라텍스 및 아크릴로니트릴-부타디엔 공 중합체 라텍스), 셀물로즈 유도체 (예를 들면, 카르복시메틸셀룰로즈의 나트륨염), 불소 고무 (예를 들면, 플루오르화네닐리덴과 헥사플루오로프로필렌과 테트라플루오로메틸렌의 공중합체) 또는 불소 수지 (예를 들면, 쫄리플루오르화네닐리덴 및 폴리테트라플루오로메틸렌)를 들 수 있다.

또한, 결합제의 양베 관해서는 결합제의 절연성 물질 입자에 대한 체적비가 1/500 내지 5/3이 되는 양을 사용하는 것이 바람직하고, 1/500 내지 1/2가 되는 양을 사용하는 것이 바람직하며, 1/500 내지 1/5가 되 는 양을 사용하는 것이 더욱 바람직하다.

또한, 본 발명에서 다공성 격리판은 양국 활성 물질층 및 음국 활성 물질층으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있는 것이 바람직하다. 증래의 전지에서 격리판으로서 사용되고 있는 수저 필름으로 만들어진 미세 다공막은 단일체로 취급할 필요성 때문에 기계적 강도를 갖게 하기 위하여 25 km보다 얇게 하기는 곤란하였다. 그러나, 본 발명에서 상기의 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성된 격리판을 사용하는 경우에는 격리판을 단일체로취급할 필요가 없기 때문에 상당히 얇게할 수가 있으며, 이 때문에 전지의 단위 체적당 수용 가능한 활성물질의 양을 늘릴 수가 있을 뿐만 아니라, 내부 저항을 감소시킬 수 있기 때문에 과전압이 감소되고, 입중력 특성을 현저히 향상시킬 수가 있다.

상기 다공성 격리판의 공극률은 건조 상태에서 10 % 이상인 것이 비람직하고, 20 % 이상인 것이 보다 바람직하며 40 % 이상인 것이 더욱 바람직하다. 또한, 상기 공극률이 높을수록 이온 전도성이 향상되기 때문에 바람직한데, 특히 격리판의 두깨가 작은 경우에 공극률이 너무 높으면 양국과 음극과의 단락을 방지하기가 곤란해지기 때문에 실용적으로는 90 % 이하인 것이 바람직하다.

상기 공극률의 측정은 격리판을 단일체로 할 수가 있으면, 수은 공극계로서 수행할 수 있는데, 격리판이 전극과 일체화되어 단리될 수 없는 경우에는 이하의 방법으로 공극률을 구할 수가 있다. 즉 격리판의 구 명에 수지 용액을 함첨시켜 고화시킨 후, SEM (주사 전자 현미경)을 사용하여 격리판의 단면 시진을 얻고, 이것을 분석하여 전체 단면 면적 중의 수지 함첨 부분의 면적 비율 (%)을 측정한다. 격리판의 상 기 단면과는 다른 10 군데 이상의 단면에 대하여 상기와 같은 측정을 하고, 얻어진 값의 평균치를 공극률 로 하다.

또한, 상기 격리판은 그 입자 집합체의 공국 이외의 요인에 기인하는 이온 전도성을 갖고 있어도 좋다.

그와 같은 격리판을 얻는 방법으로서는 절연성 물질 입자로서 다공질인 재료를 사용하는 방법, 절면성 물질 입자로서 골격 구조 내에 분자가 출입할 수 있는 간국을 갖는 재료 (예를 들면, 제울라이트)를 사용하는 방법, 절연성 물질 입자 및(또는) 이것과 혼합시키는 물질로서 전해액에 팽윤되는 재료 (예를 들면, 폴리아크릴로니트릴, 폴리메틸 메타크릴레이트 및 폴리플루오르화비닐리덴 등)를 사용하는 방법, 절연성물질 입자 및(또는) 이것들과 혼합시키는 물질로서 고체에 전해액을 합침시킨 후 용매만을 증발시켜 얻어지는 재료 (예를 들면, 폴리메틸렌옥시드, 폴리프로필렌옥시드, 폴리포스파겐 등의 알랍리 금속염의 복합체)를 사용하는 방법 등을 들 수 있다.

본 발명의 상기 6, 9 및 10항의 양태에서, 본 발명의 전지는 각각 다른 절연성 물질로 구성되는 입자 집합체로 이루어지는 격리판, 다른 입자 집합체로 각각 구성되는 적어도 2개의 총으로 이루어지는 격리판및 무기 절연성 물질 입자 집합체층으로 구성되는 제1 격리판총 및 유기 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지는 제2 역리판총으로 구성되는 제1 격리판총 및 유기 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지는 제2 격리판층으로 구성되는 격리판이 사용된다. 여기에서 '다른'이란 용어는 화학적 조성이 다른다는 것, 화학적 조성이 같아도 용점 등의 성질이 다른다는 것을 의미한다. 상기의 양태를 사용함으로써 격리판에 휴즈 기능을 갖게 할 수가 있다. 예를 들면 상기 10항의 양태에 따라 높은 용점 (예를 들면, 1000 ℃ 이상)을 갖는 무기 산화물의 입자와 낮은 용점 (예를 들면, 200 ℃ 이하)을 갖는 수지 입자를 혼합하여 입자 집합체층을 형성했을 경우, 또한, 예를 들면 상기 10항의 양태에서 양극 활성 물질층 표면에는 높은 용점 (예를 들면 1000 ℃ 이상)을 갖는 무기 산화물의 입자 집합체층을 형성하고, 음극 활성 물질층 표면에는 낮은 용점 (예를 들면 200 ℃ 이하)을 갖는 수지의 입자 집합체층을 형성하고, 음극 활성 물질층 표면에는 낮은 용점 (예를 들면 200 ℃ 이하)을 갖는 수지의 입자 집합체층을 형성했을 경우에는 전지가 고온 상대에 빠졌을 때 수지 입자만이 용용되어 공극을 막고 전류를 차단하는 휴즈 기능을 발휘하여 안전체를 확보할 수가 있다.

본 발명의 전지는 예를 물면, 이산화망간-리튬 전지 또는 플루오르화흑연-리튬 전지 등의 일차 전지이어도 좋으며, 예를 들면 납축전지, 니켈-카드뮴 전지 또는 니켈-수소 전지 등의 수계 전해액을 사용한 미차전지 또는 리튬 이온 이차 전지 등의 비수계 전해액을 사용한 미차 전지이어도 좋다.

본 발명의 케이싱으로서는 알루미늄, SUS, 철, 니켈, 도금한 철 등의 캔, 또는 라미네이트, 수지 필름으로 형성된 것을 들 수가 있다.

본 발명의 전지가 일차 전지인 경우에는 양국, 음국 및 전해질에는 공지된 것을 사용할 수가 있다. 예를 들면, 본 발명의 전지가 미산화 망간-리통 전지인 경우에는 양국에 미산화 망간, 음국에 리튬 금속, 전해 질로서 유기 용매에 리튬염을 용해시킨 것을 사용할 수가 있다. 본 발명의 전지가 블루오르화혹연-리튬 전지인 경우에는 양국에 블루오르화혹연, 음국 및 전해질로서는 상기의 미산화 망간-리튬 전지와 같은 것 을 사용할 수가 있다.

본 발명의 전지가 이차 전지인 경우에도 양극, 음극 및 전해질에는 공지된 것을 사용할 수가 있다. 예를들면, 본 발명의 전지가 납 촉전지인 경우에는 양극 활성 물질에 PbO;, 음극 활성 물질에 Pb, 전해액에는 H.SO., 수용액을 사용할 수가 있다. 본 발명의 전지가 니켈-카드뮴 전지인 경우는 양극 활성 물질에 NiOOH, 음극 활성 물질에 Cd, 전해액에는 KOH를 주체로 하며 LIOH 또는 NeOH를 첨기한 수용액을 사용할 수가 있다. 또한, 본 발명의 전지가 니켈-수소 전지인 경우는 음극 활성 물질에 수소 (수소 흡장 합금)를 사용할 수 있으며, 양극 활성 물질 및 전해액에는 니켈-카드뮴 전지와 같은 것을 사용할 수가 있다.

또한, 본 발명의 전지가 리튬 이온 이차 전지인 경우의 양극 활성 물질, 음극 활성 물질 및 전해질에 대해서는 하기에 상술하겠다. 또한 양극용 집전체 호일로서는 예를 돌면 알루미늄, 티탄 및 스테인레스강등의 금속 호일을 사용할 수 있으며, 알루미늄 호일을 사용하는 것이 바람직하다. 음극용 집전체 호일로서는 예를 들면 동, 니켈 및 스테인레스강등의 금속 호일을 사용할 수 있으며 구리 호일을 사용하는 것이 바람직하다.

리튬 이온 이차 전지인 경우의 양국 활성 물질로서는 Li와 Co, Ni, Mn, Fe 등의 전이 금속과의 복합 금속 산화물 또는 Li와 전이 금속과 비전이 금속의 복합 금속 산화물을 사용할 수가 있다. 예를 물면 총상 구 조를 가지며 전기 화학적으로 리튬 이온이 삽입, 제거될 수 있는 리튬 복합 금속 산화물 등을 들 수가 있다. 리튬 복합 금속 산화물의 구체예로서는 일본 특허 공개공보 제80-13613호 (미국 특허 제4357215호에 상응)에 개시되어 있는 LiCoCO₂, 일본 특허 공개공보 제91-49155호에 개시되어 있는 LiNiCO₃, O₂ (단, 0 <x≤1, 0≤y≤1) 및 Li Mn.O₄ (단, 0≤x≤1) 등을 들 수가 있다. 이러한 화합물을 얻기 위해서는 수산화리통, 산화리통, 탄산리통, 질산리통 등의 리튬 화합물과 금속 산화물, 금속 수산화물, 금속 탄산염, 금속 질산염 등과 또한 만약 바람직하다면 다른 금속 화합물과의 소 성 반응에 의해 용이하게 얻을 수가 있다.

또, 리튬 미온 미차 전지의 음극 활성 물질로서는 코크스, 혹연, 비정질 탄소 등의 탄소질 재료를 사용할수가 있으며, 그 형상으로서는 파쇄상, 인편상, 구상 중 어느 형상이어도 좋다. 상기 탄소질 재료는 특별히 한정되는 것은 아니지만, 예를 들면 일본 특허 공개공보 제83-35881호 (미국 특허 제4617243호에 상용)에 기재된 고표면적 탄소 재료, 혹연, 일본 특허 공개공보 제83-209864호에 기재된 페뇰계 수지 등의소성 탄화물 또한 일본 특허 공개공보 제86-111907호 (미국 특허 제 4725422호에 상음)에 기재된 축합 다환 탄화수소 화합물의 소성 탄화물 등을 들 수가 있다.

또 리튬 이온 이차 전지의 비수계 전해액으로서는 특별히 한정되지 않지만 예를 들면 LiClO₄, LiBF₄, LiAsF₄, CF₄SO₅Li, (CF₄SO₅),N·Li, LiPF₄, Lil, LiAlCl₄, NaClO₄, NaBF₄, Nal, (n-Bu),NClO₄, (n-Bu),NBF₄, KPF₄ 등의 전해질을 유기 용매에 용해하며 유기 전해액으로서 사용할 수가 있다. 유기 전해액 중의 전해 질 농도는 약 0.1 내지 2.5 mol/ 2인 것이 바람직하다.

사용되는 유기 용매로서는, 예를 들면 에테르류, 케론류, 탁톤류, 니트릴류, 이만투, 아메드류, 황 화합 등 연소화 탄화수소류, 에스테르류, 카르보네이트류, 니트로 화합물, 인산 에스테르계 화합물, 술포란계화합물 등을 사용할 수가 있는데, 이들 중에서도 에테르류, 케톤류, 니트릴류, 영소화 탄화수소류, 카르보네이트류, 슬포란계 화합물이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 환상 카르보네이트류이다. 이들의 대표 네티트라이드로푸란, 2-메틸테트라이드로푸란, 1,4-디옥산, 아니솔, 모노글라임, 아세토니트릴, 메로서는 테트라이드로푸란, 2-메틸테트라이드로푸란, 1,4-디옥산, 아니솔, 모노글라임, 아세토니트릴, 프로피오니트릴, 4-메틸-2-펜타논, 부티로니트릴, 발레로니트릴, 벤조니트릴, 1,2-디를로로에탄, y-부터로락론, 디메톡시에탄, 메틸 포르메이트, 프로필엔 카르보네이트, 에틸엔 카르보네이트, 디메틸 카르보네이트, 디메틸 카르보네이트, 디메틸 카르보네이트, 데메틸 카르보네이트, 메틸 카르보네이트, 티메틸 카르보네이트, 디메틸등의 자르바네이트, 디메틸등의 포스페이트 및 이들의 혼합 용매 등을 들 수가 있는데 반드시 이들에 한정되는 것은 아니다.

상기의 리튬 이온 이차 전지와 같은 비수계 전해질을 사용하는 전지는 비수계 전해질이 이온 전도성이 떨어지가 때문에 양극과 음극간의 이온 전도성의 효율을 향상시키기 위하여, 중래는 일반적으로 도 1세에 나타내는 비와 같은 양극 집전체 호일 (11a)의 양면에 양극 활성 물질이 양극 활성 물질층 (11b)로서 도포되어 있는 양국 (11)과 음극 집전체 호일 (12a)의 양면에 음극 활성 물질이 음극 활성 물질층 (12b)로서 도포되어 있는 양국 (11)과 음극 집전체 호일 (12a)의 양면에 음극 활성 물질이 음극 활성 물질층 (12b)로서 도포되어 있는 음곡 (12)와, 양극 활성 물질층 (11b)와 음극 활성 물질층 (12b) 사이에 배치된 수지 필름으로 만들어진 격리판 (13)으로 이루어지는 단위 전지층이 다수 적층 또는 권회되어 있는 구조를 갖는다. 상기의 수지 필름으로 만들어진 격리판 (13)은 단일체로 취급할 필요성에서 기계적 강도를 갖게 하기 위해서 25 m보다 얇게 하기는 곤란하며, 그 때문에 전지의 단위 체적당 수용 가능한 활성 물질의 양이 제한되어 버리는 결정이 있었다. 상기와 같은 구조를 갖는 전지에 수지 필름으로 만들어진 격리판 (13) 대신에 본 발명에서 사용하는 상기의 다공성 격리판을 사용하면 전지의 단위 체적당 수용 가능한 활성 물질의 양 및 양극과 음극간의 이온 전도성의 효율이 비약적으로 향상된 고성능의 전지를 얻을 수가 있다. 또한 중래 상기와 같은 구조를 갖는 전지에서는 전지 구성 부재 중에서 비교적 고가인 수지 필름으로 만들어진 격리판을 대량으로 사용하기 때문에 전지 제조 비용이 높아진다는 문제가 있었다. 그러나 본 발명에서 사용하는 격리판은 매우 값이 싸게 얻을 수 있기 때문에 상기와 같은 고성능의 전지를 값싸게 제조할 수가 있다.

오늘 수가 있다.

본 발명에서 사용하는 격리판의 제조 방법은 특별히 한정되지 않지만, 예를 들면 도 2에 참조하여 설명하는 이하의 방법으로 제조할 수가 있다. 집적체 호일 (11a) 상에 양극 활성 물질층 (11b)를 증래부터 공지된 방법으로 형성하여 양극 (11)을 얻고, 양극 활성 물질층 (11b)의 표면에 절연성 물질 입자 집합체층을 형성함으로써 격리판 (13A)를 얻을 수가 있다. 구체적으로는 절연성 물질 입자로 양극 활성 물질층 (11b) 표면을 균일하게 덮은 후 를 프레스로 압착시키거나, 절연성 물질 입자와 결합제의 혼합을 분산대로 분산시킨 분산액을 양극 활성 물질층 (11b) 표면에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 가열하고 분산매로 분산시킨 분산액을 양극 활성 물질층 (11b) 표면에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 가열하고 분산매로 증발시켜 제거할으로써 절연성 물질 입자 집합체층을 양극 활성 물질 상에 형성함으로써 격리판 (13A)를 얻을 수가 있다. 상기의 분산액을 사용하는 방법의 경우, 사용하는 분산매는 절연성 물질 입자를 용해하지 않고, 결합제를 용해하여 적당한 온도로 가열합으로써 용해되는 것이면 특별히 한정되지 않으며, 예를 들면 에틸 아세데이트, 에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 (2-에톡시에탄을), 1-메틸-2-피롤리돈(NMP), N,N-디메틸포름아미드 (DMF), 디메틸슬폭시드 (DMSO), 테트라이드로푸란 (THF) 및 물 등을 사용할수가 있다. 또 가열에 의한 분산대의 제거는 절연성 물질 입자가 변형 또는 용해되지 않을 정도의 온도, 시간으로 행하면 좋고, 일반적으로는 50 내지 200 'C에서 5 내지 30분 행한다. 또 분산액 중의 고형분 (절연성 물질 입자) 농도는 특별히 한정되지 않지만 40 내지 60 중량(의 범위인 것이 바람직하다.

이와 같은 방법을 사용함으로써 각 절연성 물질 입자는 격리판 형성 전후에 형상 등이 변화되지 않고, 예 를 들면 입자에 멸을 거해 입자 끼리를 융착시키는 (소결) 방법과는 기본적으로 상이하며, 본 발명에서는 입자 집합체 중의 입자는 입자 끼리가 융착되거나 화학 결합을 형성하고 있지 않으며 각 입자는 머디까지 나 원형을 유지하고 있다.

'도 2에 나타내는 바와 같은 단위 전지층을 사용하여 본 발명의 전지를 작성할 때에는 예를 들면 이 단위 전지층을 그 음극측이 외측이 되도록 권회하거나 복수의 단위 전지층을 격리판 (13A)를 통하여 양극 (1 I)과 음극 (12)가 대향되도록 적층합으로써 격리판 (13A)가 양극 (11)과 음극 (12) 사이에 격리판 (13A) 의 양촉 표면이 양극 활성 물질층 (11b) 및 음극 활성 물질층 (12b)에 각각 면하도록 배치할 수가 있다.

도 2에 나타내는 격리판 (13A)와 같이, 전극 활성 물질총 표면에 일체화된 형태로 직접 형성된 격리판은 이미 기술한 바와 같이, 단일체로 취급할 필요가 없기 때문에 절연성 물질 입자의 입경에 따라 소정의 공 극률을 확보할 수 있으며 양극과 음극의 활성 물질간에 단락이 생기지 않는 범위에서 얇게 할 수가 있다. 예를 들면, 절연성 물질 입자로서 평균 입경 1 ㎞ 이하의 것을 사용하면 격리판(13A)의 두베를 5 내지 10 때로 하고, 공극률을 80 % 정도로 할 수가 있다. 또한 이와 같은 격리판 (13A)는 입자와 결합제에 의해 결합된 입자로 이루어지기 때문에, 가요성이 높으 므로 전국 활성 물질 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있으므로 격리판이 전국상에서 벗어나지 않 마 전지 생산 공정에서 매우 유리하다. 이와 같이 높은 가요성은 예를 들면 입자를 소결하여 격리판을 형성했을 경우에는 얻기 어려운 것이다.

이어서, 본 발명 전지의 구체적 구성을 설명하기 위하여 도 2 내지 도 6을 참조하여 각종 실시 양태를 설명하다.

상기한 도 2에서는 양극 집전체 호일 (11a) 양촉의 2개의 양극 활성 물질층 (11b), (11b)의 양쪽 표면에 격리판 (13A)를 일체화시켜 형성하였으나, 도 3에 나타내는 바와 같이 음극 집전체 호일 (12a) 양촉의 두 개의 음극 활성 물질층 (12b), (12b)의 양쪽 표면에 격리판 (13B)를 일체화시켜 변형하여도 좋다.

또한, 도 4에 나타내는 바와 같이 양극 (11)의 한쪽 활성 물질총 (11b) 표면에 일체화시켜 격리판 (13A)를 형성하고, 음극 (12)의 한쪽에 활성 물질총 (12b) 표면에 일체화시켜 격리판 (13B)를 형성시키며, 격리판 (13A)를 개재하고 양극 활성 물질총 (11b)과 음국 활성 물질총 (12b)를 대향시켜 단위 전지총 (1)을 형성하여도 쫓다.

또한 도 5에 나타내는 바와 같이 양극 (11)의 양쪽 두개의 활성 물질층 (11b), (11b)의 양쪽 표면에 일체 화시켜 격리판 (13A), (13A)를 각각 형성하며, 음극 (12) 양촉의 두 개의 활성 물질층 (12b), (12b)의 양쪽 표면에 일체화시켜 격리판 (13B), (13B)를 각각 형성하며, 임극 (12) 양촉의 두 제의 활성 물질층 (12b), (13B)의 양자를 통하여 양극 활성 물질층 (11b)와 음극 활성 물질층 (12b)를 대향시켜 전지층 (1)를 형성하여도 좋다. 이때, 양극 (11)의 양촉 활성 물질층 (11b), (11b)의 양쪽 표면에 각각 형성된 격리판 (13A), (13A)는 동일하거나 상이하여도 좋으며, 음극 (12)의 양촉 활성 물질층 (12b), (12b)의 양쪽 표면에 각각 형성된 격리판 (13B), (13B)는 동일하거나 상이하여도 좋다. 또한, 도 5에 나타내는 바와 같은 구조를 갖는 단위 전지층을 사용한 전지에서는 격리판 (13A), (13B) 중 어느 하나에 핀종 (격리판의 대략 두께 방향으로 곤통하는 구멍)이 발생했을 경우에도 두 개의 격리판 (13A), (13B)가 중첩됨으로써 핀홍 끼리가 겹쳐지는 확률이 거의 없어지기 때문에 서로 대향되는 양극 활성 물질층 (11a)와 음극 활성 물질층 (11b)의 단략을 방지할 수가 있다.

또한, 본 발명에서는 격리판이 도 6에 나타내는 격리판 (13C)와 같이 양극 활성 물질층 (11b)의 표면 및음국 활성 물질층 (12b)의 표면의 양쪽에 일체화된 형태로 형성되어 있어도 좋다. 이 격리판 (13C)의 제법으로서는 절면성 물질 입자와 결합제의 혼합물을 분산때로 분산시킨 분산액을 한쪽 전국의 활성 물질층 표면에 도포한 후, 그 표면 상에 곧바로 다른쪽 전국을 양쪽 전국 활성 물질층이 상기의 분산액을 통하며 대향하도록 중첩한 후, 가열하여 분산매를 증발시킴으로써 양쪽 전국을 맞추는 방법, 또한 적어도 한쪽 전국의 활성 물질층 표면에 상기의 분산액 도포 후, 건조시켜 격리판층을 형성한 후 다른쪽의 전국을 양쪽 전국의 활성 물질층이 이 격리판층을 통하며 대향하도록 중첩한 후, 결합제가 용용될 정도의 온도에서 핫 프레스하며 맞붙이는 방법, 또는 적어도 한쪽 전국의 활성 물질층 표면에 상기의 분산액을 도포 후, 건조시켜 격리판층을 형성한 후, 격리판층 상에 결합제를 용해하는 용매를 도포하고, 다른쪽 전국을 양국의 활성 물질층이 이 격리판층을 통하며 대향하도록 중첩한 후, 프레스 및 건조하며 맞붙이는 방법 등을 투가 있다.

또한, 본 발명의 전지에서는 양국, 음국 및 격리판으로 이루어지는 단위 전지층은 도 2 내지 도 6에 나타 내는 바와 같이 복수의 양국 활성 물질층 및 복수의 음국 활성 물질층으로 이루어지는 구조의 단위 전지 층이어도 좋으며, 실시예에서 참조하는 도 7a 내지 7c에 나타내는 바와 같은 하나의 양국 활성 물질층과 음국 활성 물질층으로 이루어지는 구조의 단위 전지층이어도 좋으며 그러한 것들이 적층되거나 권회된 구 조이어도 좋다.

또한 본 발명 전지의 제조 방법에 관해서는 특별히 한정은 없으나, 그 바람직한 해나의 방법으로서 다음 방법을 들 수가 있다.

- (1) 양국 활성 물질층을 포함하는 양국 및 음국 활성 물질층을 포함하는 음국을 각각 제공하고,
- (2) 절면성 물질 입지와 상기 입자를 위한 결합제와의 혼합물을 분산매로 분산시킨 분산액을 상기 양국 활성 물질흥 및 음극 활성 물질층으로 미루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층의 표 면에 도포하고,
- (3) 상기 적어도 하나의 활성 물질층의 표면에 도포한 분산액의 분산매를 증발시킵으로써 제거하며, 상기 입자 끼리가 결합제에 의해 결합되어 있는 상기 입자의 집합체층을 형성하고, 이에 따라 상기 적어도 하 나의 활성 물질층의 표면에 일체화되며 그 절면성 물질 입자 집합체층 중에 3차원 그물망 공극 구조를 갖 고 있는 다공성 격리판을 형성하고,
- (4) 이와 같이 하여 얻어진 적어도 어느 한 쪽의 활성 물질총 표면에 상기 다공성 격리판을 형성시킨 상기 양국 및 음국을 케이싱내에 수용하고, 그때, 상기 다공성 격리판을 사이에 두고 상기 양국 활성 물질 음국 활성 물질흥을 대향시키며, 케이싱내의 전해질과 함께 작동 가능해지도록 배치하는 것을 특징으로 하는 전지의 제조 방법.

△\.\\01

<발명을 실시하기 위한 최선의 형태>

이하, 다음 실시예를 참조하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명하지만, 본 발명은 이들에 의해 전혀 제한받 지 않는다.

<실시예 1>

도 7a에 나타내는 바와 같은 구조를 갖는 시험용 소형 셀에 의해 본 발명의 전지 충전 및 방전 특성율 조 사하였다. 시트상의 전국을 이하와 같이 하며 제조하였다.

양극: 양극 활성 물질로서 LiCol., 충전제로서 박판상 흑연 및 아세틸렌 클랙 및 결합제로서 불소 고무 [플루오르화비닐리덴과 핵사플루오로프로필렌과 테트라플루오로메틸렌의 공중합체; 상품명 밀라프론, 일 본 마사히 가세이 고교(주) 제품]를 LiCol.: 박판상 흑연 : 마세틸렌 블랙 : 불소 고무 = 100:2.5:2.5:1.96의 중량비로 에틸 마세테미트와 에틸 셀로슬브의 체적비 1:3의 혼합 용때 중에서 혼합하여 슬러리를 얻고, 이것을 두께 15 ㎞의 알루미늄 호일 (11a) (집전체 호일)의 한쪽면에 도포후 건조하고 캘린더 톨로 프레스를 하여 두께 88 ㎞의 양극 활성 물질층을 형성함으로써 제조하였다.

음극: 음극 활성 물질로서 니을 코크스, 분산제로서 카르복시메틸 셀룰로즈, 결합제로서 라텍스 (스티렌-부타디엔 공중합체 라텍스)를 니들 코크스 : 카르복시메틸 셀룰로즈 : 라텍스 = 100:0.8:2.0의 중량비로 정제수 중에서 혼합하여 슬러리를 얻고, 이것을 두메 18 ㎞의 구리 호일 (12a) (집전체 호일)의 단면에 도포한 후 건조하고, 캘린더 롬로 프레스를 하여 두께 124 ㎞의 음극 활성 물질층을 형성함으로써 제조하 였다.

이어서, 절연체 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 비와 같다.

[사용 재료]

절면성 물질 입자: 평균 입경 0.5 μm의 α-Al₂O₄

결합제: 불소 고무 [상품명 밀라프론, 마사히 가세이 고교(주) 제품]

용매: 에틸 아세덴이트와 에틸 셀로슬브의 체적비 1:3의 혼합 용매

상기의 말라프론을 에틸 아세테이트와 에틸 셀로슬브의 혼합 용매에 용해시켜 4.3 wt X의 밀라프론 용액을 조정하고, 이 밀라프론 용액에 α -AlO, 분체를 혼합하며 고형분 45.3 wt X의 슬러리를 얻었다.

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하여 상기 양국의 활성 물질상에 소정의 두께로 균밀하게 도포한 후, 120 ℃의 오븐 속에서 15분간 건조함으로써, 고정된 α-Al.O. 입자 집합체로 이루어지는 격리판 (13A)를 얻었다. 이 격리판 (13A)의 공곡률은 52 %였다. 이 공곡률은 상기와 같은 격리판을 알루미늄 호일 접시 위에 형성시킨 후, 알루미늄 호일 접시에서 벗겨내어 (주) 일본 시마쯔 세이사꾸쇼 제품의 수은 공극계로 측정하였다.

상기의 격리판 (13A)가 고정된 양국 (11)을 1.5 cm×1.0 cm의 크기로 가공하였다. 음국 (12)에 대해서는 1.55 cm×1.05 cm의 크기가 되도록 가공하였다.

이머서, 상기 양국과 음국을 격리판 (13A)를 통하며 대항시켜 배치하고, 도 7a에 나타내는 구조를 갖는 샘플을 제조하였다 (실시예 1-A). 이 때의 격리판의 두께는 25 ㎞였다.

또한 음극 활성 물질 상에도 격리판 (13A)를 실시한 것 이외는 상기 (실시예 1-A)와 마찬가지로 하며 도 76에 나타내는 구조를 갖는 샘플을 제조하였다 (실시예 1-B). 이 때의 격리판 (13A)의 두께는 양극촉과음극촉을 합하며 50 세였다. 이것들을 프로필렌 카르보네이트 (PC), 에틸렌 카르보네이트 (EC) 및 y-부터로락톤 (y-BL)의 체적비 1:1:2의 혼합 용매에 LiBF,를 1.0 mol/ 2 용해시킨 전해액 중에서 하기의 조건으로 충전 및 방전시켰다.

[충전 및 방전 조건]

온도: 25 °C 제1 사이클

총전: 1.0 mA/cm²로 8시간 충전하고, 전압을 4.2 V로 하였다.

방전: 1.0 mA/cm² (1/3C 상당)에서 전압이 2.7 Y가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제2 내지 15 사이클

충전: 1.0 mA/cm 로 6시간 충전하고, 전압을 4.2 V로 하였다.

방전: 1.0 mA/cm (1/3C 상당)에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제16 및 17 사이클

충전: 제2 내지 15 사이클과 같음.

방전: 3.0 mA/cm² (1.0C 상당)에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제18 사이클

충전: 제2 내지 15 사이클과 같음.

방전: 제2 내지 15 사이클과 같음.

제19 사이클

충전: 제2 내지 15 사이클과 같음.

방전: 6.0 mA/cm (2.00 상당)에서 전압이 2.7 Y가 될 때까지 방전을 수행하였다.

각각의 사이를에 관하여 15 사이를째와 16사이를째의 방전 용량 변화율 및 18 사이틀째와 19 사이틀째의 방전 용량 변화율을 구하였다. 결과를 하기 표 1에 나타냈다.

심교에 1>

실시에 1과 실질적으로 같은 방법으로 작성한 양극과 음극을 각각 1.5 cm×1.0 cm, 1.55 cm×1.05 cm가 되도록 가공하고, 두께 25 cm 및 공극을 48 %의 폴리에틸렌 (PE) 미세 다공막으로 이루머지는 격리판을 사용하여 작성한 도 18에 나타내는 구조를 갖는 샘플을 제조하였다 (비교에 1-A). 또한 두께 34 cm 및 공극을 63 %의 폴리에틸렌 미세 다공막으로 이루머지는 격리판을 사용한 것 이외는 상기 샘플과 마찬가지로 하여 샘플을 제조하였다 (비교에 1-B). 또한 PE 미세 다공막의 공극률은 공극 용적/다공막 용적 × 100 (단, 공극 용적-함수 중량-건조 중량)으로 구하였다. 실시에 1과 이 전해액 중 그리고 이 충전 및 방전 조건에 의해 충진 및 방전시켰다. 15 사이를째와 16사이를째의 방전 용량 변화율 및 18 사이를째와 19 사이를째의 방전 용량 변화율을 구하였다. 결과를 하기 표 1에 나타냈다.

[# 1]

	15사이클째 1/3C 방전 용 량 E _{1s} mAh	16사이클째 1.0C 방전 용 량 E _{nc} mAh	15→16사이클 용량 변화율 %	18사이클째 1/3C 방전 용 량 E, mAh		18→19사이클 용량 변화율 %
실시예 1-A	4.326	4.017	-7.1	4.311	2.354	-45.4
실시예 1-B	4.342	4.076	-6.1	4.303	1.553	<i>-</i> 63.9
비교에 1-A	4.350	3.959	-9.0	4.337	1.341	-69.1
비교에 1-B	4.383	4.058	-7.4	4.364	1.502	-65.6
n从이클째→(n-1)사이클째의 용량 변화율%: [En-E.,,.] / E.,,.×100						

이 표에 나타내는 비와 같이, 격리판의 막 두께가 통등한 실시예 1-A와 비교예 1-A를 비교한 경우, 방전의 전류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 18→19 사이클의 방전 용량 변화율은 실시예 1이 현저히 작아졌다. 이것은 본 발명에서의 절면성 물질 입자의 집합체로 이루어지는 격리판과 중래의 폴리에틸렌제 미세 다공막으로 이루어지는 격리판에서 격리판 내의 공극의 크기 또는 분포 상태가 다른 것에 기인하여,본 발명의 격리판 내의 이온 전도성이 향상되어 높은 전류 밀도에서의 방전 특성이 향상된 것이라고 추정된다. 이것은 비교예 1-A 및 1-B보다도 격리판의 막 두께가 훨씬 두꺼운 실시예 1-B가 전자의 2가지 예와 동등 이상의 방전 특성을 나타내고 있는 것으로부터도 뒷받침된다.

또 실시예 1-A와 비교예 1-8를 비교했을 경우, 방전의 전류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 18→19 사 이클의 방전 용량 변화물은 격리판의 공국률은 낮지만 막 두깨가 얇은 실시예 1-A가 현저히 작마졌다. 이것은 본 발명의 격리판에서 공국률은 낮아도 막 두께가 얇아짐으로써 격리판 내의 이온 전도성이 향상 되어 높은 전류 밀도에서의 방전 특성이 향상된 것이라고 추정된다.

<심시예 2>

실시예 1과 마찬가지로, 실험용의 소형 셀에 의해 본 발명의 전지의 충전 및 방전 특성을 조시하였다.

우선, 전국은 시트상에서 하기의 것을 준비하였다.

양국: LiCoO.를 양국 활성 물질로, 박판상 흑연 및 아세틸렌 블랙을 충전제로, 불소 고무를 결합제로 하고, LiCoO.: 박판상 흑연: 아세틸렌 블랙: 불소 고무 = 100:2.5:2.5:1.96의 중량비로 아세트산 에틸 과 에틸 셀로슬브의 체적비 1:3의 혼합 용매 중에서 혼합하여 페이스트로 하고, 두께 15 ㎞의 알루미늄 호일 (집전체 호일) 상에 도포 후 건조하고, 프레스하며 두께 87 ㎞의 양국 활성 물질층을 형성한 것.

음극: 메조상 피치 탄소 섬유 흑연 및 박판상 흑연을 음극 활성 물질, 카르복시메틸 셀룰로즈를 분산제, 리텍스를 결합제로 하여, 메조상 탄소 섬유 흑연 : 박판상 흑연 : 카르복시메틸 셀룰로즈: 라텍스 = 90:10:1.4:1.8의 중량비로 정제수 중에서 혼합하여 페이스트로 하고, 두께 12 ㎜의 구리 호일 (집전체 호 일) 상에 도포 후 건조하고 프레스하여 두께 81 ㎜의 음극 활성 물질총을 형성한 것.

이어서, 절연성 물질 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 바와 같다.

[사용 재료]

절면성 물질 입자: 평균 입경 1.0 μm의 α-Al₂O₄

결합제: 폴리플루오르화비닐리덴 (PVF) KF#1100 (구레하 가가꾸 고교(주) 제품)

용매: 1-메틸-2-피롤리돈 (NMP)

상기의 α-Al₂O, 분체와 PVDF 분체를 중량비 100:5로 분체 상태인 채 혼합하고, 여기에 NMP를 첨가하고 다 시 혼합하여 고형분 56.8 κ(X)의 슬러리를 얻었다.

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하여 상기 전국 시트 상에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 120 ℃ 의 오븐 속에서 15분간 건조하여 전국상에 α-Al_O, 입자 집합체를 고정하여 격리판으로 하였다. 이 격리 판의 공국률은 52 %였다. 이 공국률은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세미사꾸쇼 제품의 수은 공국계로 측정하였다. 상기의 시트를 α -Ai-O₄ 입자 집합체 도포 부분이 양극에 대해서는 1.5 $cm \times 1.0$ cm의 면적, 음극에 대해서는 1.55 $cm \times 1.05$ cm 크기가 되도록 가공하고, 도포 부분을 대향시켜서 도 7b와 같은 샘플을 제조하였다. 이 때의 격리판 두께는 양극측과 음극측을 합하여 25 m인 것(실시예 2-A)과 10 m(실시예 2-B)의 것을 준비하였다.

또 상기 슬러리를 양극 상에 도포한 후, 곧바로 음극 활성 물질총이 대항하도록 중첩한 후, 가열하여 용 매를 증발시키고 맞붙였다. 이것을 1.5 cm×1.0 cm의 면적이 되도록 가공하여 도 7c와 같은 샘플을 제조 하였다(실시예 2-C). 이 때의 격리판의 두께는 25 km였다.

이것들을 에틸렌 카르보네이트 (EC)와 디에틸 카르보네이트 (DEC)의 체적비 1:1의 혼합 용매에 LiPF。을 1.0 mol/2 용해시킨 전해액 중에서 하기의 조건으로 충전 및 방전시켰다.

비교에 2로서 α -Al-O, 입자 집합체를 형성시키지 않은 실시예 2-A 및 2-B와 같은 양국과 음극을 각각 1.5 $cm \times 1.0cm$, 1.55×1.05 cm의 면적이 되도록 가공하고, 쫍리에틸렌 (PE) 미세 다공막으로 이루어지는 두脚 25 rm의 격리판 (공국률 36 %)를 사이에 두고 양쪽극을 대향시켜 도 1B와 같은 샘플을 제조하여 실시예 2와 동일한 전해액 중 그리고 이 충전 및 방전 조건에 의해 충전 및 방전시켰다.

또한 PE 미세 다공막의 공극률은 공극 용적/다공막 용적×100 (단, 공극 용적=함수 중량-건조 중량)으로 구했다.

[충전 및 방전 조건]

온도: 25 ℃

제1 내지 10 사이클

총전: 1.0 mA/cm 로 6시간 총전하고, 전압을 4.2 V로 하였다.

방전: 1.0 mA/cm² (1/3C 상당)에서 전압이 2.7 Y가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제11 사이를

충전: 1 내지 10 사이클과 같음.

방전: 3.0 mA/cm² (1.0C 상당)에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제12 사이클

충전: 제1 내지 10 사이클과 같음. 방전: 제1 내지 10 사이클과 같음.

제13 사이클

출전: 제1 내지 10 사이클과 같음.

방전: 6.0 mA/cm²(2.0C 삼당)에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

실시예 2-A, 2-B, 2-C 및 비교예 2에서의 10 사이클째와 11사이클째의 방전 용량 변화율 및 12 사이클째와 13 사이클째의 방전 용량 변화율은 하기의 표 2에 나타내는 결과가 되었다.

[# 2]

	10사이클째 1/3C 방전 용 량 E _{to} mAh	11사이클패 1.0C 방전 용 량 E,,mAh	10→11사이클 용량 변화율 %	12사이클패 1/3C 방전 용 량 E _{12 m} Ah	1사이클째 2.0C 방전 용 량 E, mAh	12→13사이클 용량 변화율 %
실시예 2-A	5.027	4.944	-1.7	5.002	4.695	-6.1
실시예 2-B	5.031	4.977	-1.1	5.005	4.821	-3.7
실시예 2-C	5.011	4.933	-1.6	4.998	4.655	-6.9 _.
비교여 2	5.025	4.925	-2.0	5.000	4.425	-11.5
마사[민물]]→([h-1)사이클째의 용	량 변화율%: [Er	η-Ε., ,./Ε., ,.] × 1	100		

이 표에 나타내는 비와 같이, 격리판의 막 두께가 통등한 실시예 2A와 비교예 2를 비교한 경우, 방전의 전류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 12→13 사이클의 방전 용량 변화율은 실시예 2가 현저희 작아졌다. 이것은 본 발명에서의 절연성 물질 입자의 집합체로 미루머지는 격리판와, 중래의 플리에틸렌 미세 다공막으로 이루머지는 격리판에서 격리판 내의 공극의 크기 또는 분포 상태가 다른 것에 기인하여 본 발명의 격리판 내의 이온 전도성이 향상되어 높은 잔류 밀도에서의 방전 특성이 향상된 것이라고 추정 된다.

또 실시예 2-B에서는 격리판의 막 두께가 더욱 얇아짐으로써 더욱 방전 특성이 향상된 것이라고 추정된다.

또한 실시예 2-C에서는 격리판이 양극과 음극의 양쪽에 고정되어 있어도 같은 성능 향상을 나타낸다는 것이 증명되었다.

<실시예 3>

실시에 3으로서 실시에 2-A와 마찬가지인 실험용의 소형 셀을 제조하고, 또한 비교에 3으로서 비교에 2와 같은 실험용의 소형 셀을 제조하여 이하의 충전 및 방전 조건에서 사이를 특성 평가를 행하였다. 이 실 시에는 본 발명의 격리판이 증래보다도 이온 전도성이 우수할 뿐만 아니라, 내구성도 향상되었다는 것을 증명하기 위하여 행하였다.

[총전 및 방전 조건]

제1 사이클

총전: 1.0 mA/cm²로 6시간 충전하고, 전압을 4.2 V로 하였다.

방전: 1.0 mA/cm² (1/3C 상당)에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

제2 내지 200 사이클

총전: 3.0 mA/cm 에서 3시간 총전하고, 전압을 4.2 V로 하였다.

방전: 3.0 mA/cm 에서 전압이 2.7 V가 될 때까지 방전을 수행하였다.

2 사이클째의 방전 용량에 대한 200 사이클째의 방전 용량 유지율은 실시예 3에서는 88.8 %, 비교예 3에 서는 83.8 %였다. 이 결과가 LIEL내는 바와 같이 격리판의 막 두께가 동등한 실시예 3과 비교예 3을 비교한 경우, 방전 용량 유지율은 실시예 3이 상회하고 있다. 이것은 본 발명에서의 절면성 물질 입자의 집합체로 이루어지는 격리판은 종래의 폴리에틸렌 미세 다공막으로 이루어지는 격리판과 비교하여 내구성 이 향상되었다는 것을 증명하고 있다.

<실시예 4>

실시예 1 및 2와 마찬가지로, 실험용의 소형 셀에 의해 본 발명 전지의 총전 및 방전 특성을 조사하였다.

우선, 전극은 시트상으로 실시예 2 및 3과 같은 것을 준비하였다.

이어서, 절연성 물질 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 바와 같다.

[사용 재료]

절면성 물질 입자: 분자수 비 SiQ./ALQ=29의 제올라이트

결합제: 폴리플루오르화비닐리덴 (PVDF) KF#1100 [구레하 가가꾸 고교(주) 제품]

용매: 1-메틸-2-피롤리돈 (NMP)

상기의 제올라이트 분체와 PV마 분체를 중량비 100:5로 분체 상태인 채 혼합하고, 여기에 NMP를 첨가하고 다시 혼합하여 고형분 55.0 wt%의 슬러리를 얻었다.

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하여 상기 전국 시트 상에 균일하게 도포한 후, 120 ℃의 오븐 속에서 15분간 건조하고, 전국상에 제울라이트 입자 집합체를 고정하며 격리판으로 하였다. 이 격리판의 공국률 은 50 %였다. 이 공국률은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세이사꾸쇼 제품의 수은 공국계 로 측정하였다.

상기의 시트를 제울라이트 입자 집합체 도포 부분이 양국에 대해서는 1.5 cm×1.0 cm의 면적, 음국에 대해서는 1.55 cm×1.05 cm의 면적이 되도록 가공하고, 도포 부분을 대합시켜 도 7b와 같은 샘플을 제조하였다. 이 격리판 두)에는 양국촉과 음국측을 합하여 25 km였다. 이것을 에틸렌 카르보네이트 (EC)와 디에틸 카르보네이트 (DEC)의 체적비 1:1의 혼합 용매에 LiPF,을 1.0 mol/2 용해시킨 전해액 중에서 하기의 조건으로 총전 및 방전시켰다 (실시예 4). 총전 및 방전 조건은 실시예 2와 같게 하였다.

비교에 4로서 실시예에서 행한 비교예 2를 인용하였다.

실시예 4 및 비교예 4의 10 사이클째와 11 사이클째의 방전 용량 변화율 및 12 사이클째와 13 사이클째의 방전 용량 변화율은 하기의 표 3에 나는내는 결과가 되었다.

[# 3]

	10사이클패 1/3C 방전 용 량 E _{vo m} Ah	11사이클패 1.0C 방전 용 량 E., mAh		12사이클패 1/3C 방전 용 량 E _{c m} Ah	2.0C 방전용립 E., mAh	12→13사이클 '용량 변화율 %
실시예 4	5.040	4.960	-1.6	5.009	4.771	-4.8
비교여 4	5.025	4.925	-2.0	5.000	4.425	-11.5

이 표에 나타내는 비와 같이, 격리판의 막 두께가 동등한 실시예 4와 비교예 4를 비교한 경우, 방전의 전류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 12→13 사이클의 방전 용량 변화율은 실시예 4가 현저히 작아졌다. 이것은 본 발명의 격리판 중의 이온 전도성이 향상되어 높은 전류 밀도에서의 방전 특성이 향상된 것이라 고 추정된다. <실시예 5>

실시예 1, 2 및 4와 마찬가지로, 실험용의 소형 셀에 의해 본 발명 전지의 충전 및 방전 특성을 조시하였다.

우선, 전국은 시트상으로 실시예 2, 3 및 4와 같은 것을 준비하였다.

이어서, 절연성 물질 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 바와 같다.

[사용 재료]

절면성 물잘 입자: 폴리파라페닐렌 테레프탈아미드 (이라미드)

상품명 트와론 (Twaron) [닛본 마라미드(주) 제품]

결합제: 폴리플루오르화비닐리덴(PV아) KF#1100 [구레하 가가꾸 고교(주) 제품]

용매: 1-메틸-2-피롤리돈(NMP)

상기의 아라미드 분체와 PYDF 분체를 중량비 100:5로 분체 상태인 채 혼합하고, 여기에 NMP를 첨가하고 다 시 혼합하여 고형분 50.0 wt%의 슬러리를 얻었다.

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하며 상기 전국 시트 상에 균일하게 도포한 후, 120 °C의 오븐 속에서 15분간 건조하고 전국상에 이라미드 입자 집합체를 고정하여 격리판으로 하였다. 이 격리판의 공국률은 50 %였다. 이 공국률은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세미사꾸쇼 제품의 수은 공국계로 측정하였다.

상기 시트를 이라미드 입자 집합체 도포 부분이 양국에 대해서는 $1.5~\text{cm} \times 1.0~\text{cm}$ 의 면적, 음국에 대해서는 $1.55~\text{cm} \times 1.05~\text{cm}$ 의 면적이 되도록 가공하고, 도포 부분을 대향시켜서 도 7b와 같은 샘플을 제조하였다.

이 격리판 두께는 양극촉과 음극촉을 합하여 25 km였다. 이것을 메틸렌 카르보네이트 (EC)와 디에틸 카르보네이트 (DEC)의 체적비 1:1의 혼합 용매에 LiPF。을 1.0 mol/2 용해시킨 전해액 중에서 충전 및 방전시켰다 (실시예 5). 충전 및 방전 조건은 실시예 2 및 4와 같게 하였다.

비교예 5로서 실시예 2에서 행한 비교예 2를 인용하였다

실시예 5 및 비교예 5에서의 10 사이클째와 11사이클째의 방전 용량 변화율 및 12 사이클째와 13 사미클째의 방전 용량 변화율은 하기의 표 4에 나타내는 결과가 되었다.

[# 4]

	10사이클패 1/3C 방전 8 량 E _{to m} Ah	11사이클째 8 1.0C 방전 8 량 E.mAh	10→11사이클 용량 변화율 %	12사이클째 1/3C 방전 용 량 E _{to} mAh	1사이클패 2.0C 방전 용 량 E, mAh	12→13사이클 용량 변화율 %
실시예 5	5.027	4.944	-1.7	5.003	4.766	-4.7
धान्न ५	5.025	4.925	-2.0	5.000	4.425	-11.5

이 표에 LHEN내는 바와 같이, 격리판의 막 두께가 동등한 실시예 5와 비교예 5를 비교한 경우, 방전의 전류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 12→13 사이클의 방전 용량 변화율은 실시예 5가 현저히 작아졌다.

<실시예 6>

실시예 1, 2, 4 및 5와 마찬가지로, 실험용의 소형 셀에 의해 본 발명 전지의 충전 및 방전 특성을 조사하였다.

우선, 전국은 시트상으로 실시예 2, 3, 4 및 5과 같은 것을 준비하였다.

이어서, 절면성 물질 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 바와 같다.

[양극상 도포용 사용 재료]

절면성 물질 입자: 평균 입경 1.0 μm인 α-Al-Q

결합제: 폴리쯀루오르화비닐리덴 (PVDF) KF#1100 [구레하 가기꾸 고교(주) 제품]

용매: 1-메틸-2-피롤리돈 (NMP)

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하여 상기 양국 시트 상에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 120 ℃의 오본 속에서 15분간 건조하고 전국상에 α-Al_O, 입자 집합체를 고정하며 격리판으로 하였다. 이 격리판의 공국률은 52 %였다. 이 공국율은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세이사꾸쇼 제품의

· 수은 공극계로 측정하였다.

상기의 시트를 α -Al-Q 입자 집합체 도포 부분이 1.5 $cm \times 1.0$ cm의 면적이 되도록 가공하였다.

[음극상 도포용 사용 재료]

절연성 물질 입자: 폴리에틸렌

결합제: 카르복시메틸 셀룰로즈, 리텍스

용매: 정제수

상기의 카르복시메틸 셀룰로즈를 정제수에 용해시켜 2.0 wt%의 수용액으로 하고, 여기에 쫄리메틸렌 분체를 혼합하고 다시 4.2 wt% 라텍스 수용액을 첨가, 혼합하여 중량비 폴리메틸렌 : 카르복시메틸 셀룰로즈: 라텍스 = 100:1:2, 고형분 45.0 wt%의 슬러리를 얻었다.

이 슬러리를 닥터 블레이드를 사용하며 상기 양국 시트 상에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 100 ℃ 의 오브 속에서 15분간 건조하고 전국상에 폴리에틸렌 입자 집합체를 고정하여 격리판으로 하였다. 이 격리판의 공국률은 50 %였다. 이 공국률은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세이사꾸쇼 제 품의 수은 공국계로 측정하였다.

상기의 시트를 폴리에틸렌 입자 집합체 도포 부분이 1.55 cm×1.05 cm의 면적이 되도록 가공하였다.

그리고 양극측과 음극측의 절연성 물질 입자 도포 부분을 대향시켜 도 7b와 같은 샘플을 제조하였다. 이때의 격리판의 두께는 양극측과 음극측을 합하며 25 #m였다. 이것을 에틸렌 카르보네이트 (EC)와 디에틸카르보네이트 (DEC)의 체적비 1:1의 혼합 용매에 LIPF,을 1.0 mol/ 2 용해시킨 전해액 중에서 하기의 조건으로 충전 및 방전시켰다 (실시예 6). 충전 및 방전 조건은 실시예 2, 4 및 5와 같이 하였다.

비교예 6으로서 실시예 2에서 행한 비교예 2를 인용하였다.

실시예 6 및 비교예 6에서의 10 사이클째와 11 사이클째의 방전 용량 변화율 및 12 사이클째와 13 사이클 째의 방전 용량 변화율은 하기의 표 5에 나타내는 결과가 되었다.

- 1-	Æ	

	10사이클째 1/3C 방전 원 량 E _{to} mAh	11사이클째 8 1.0C 방전 8 량 E,, mAh	10→11사이클 용량 변화율 %	12사이클째 1/3C 방전 용 량 E _L mAh	1사이클패 2.0C 방전 용 량 E _p mAh	12→13사이클 용량 변화율 %
실시예 6	5.016	4.923	-1.9	4.998	4.732	-5.3
माज्यवा ६	5:025	4.925	-2.0	5.000	4.425	-11.5

이 표에 나타내는 비와 같아, 격리판의 막 두께가 동등한 실시예 6과 비교예 6을 비교한 경우, 방전의 전류 밀도를 1/30에서 2.00로 변화시킨 12→13 사이큘의 방전 용량 변화율은 실시예 6이 현저히 작아졌다. 이것은 본 발명의 격리판을 사용함으로써 격리판 중의 이온 전도성이 향상되었기 때문에 급속히 방전 특성이 향상된 것이라고 추정된다.

또, 실시예 6과 같이 양극상에는 높은 융점 (미 경우 2055 ℃)을 갖는 무기 산화물의 입자총, 음극상에는 낮은 융점 (미 경우 140 ℃ 정도)을 갖는 수지의 입자총을 형성시킴으로써 전지가 고온 상태에 빠졌을 때 메 수지 입자만이 용용되어 공극을 폐쇄시키고 전류를 차단하는 휴즈 효과를 갖게 할 수가 있다.

<실시예 ?

실시예 1, 2, 4, 5 및 6과 마찬가지로, 실험용의 소형 셀에 의해 본 발명 전지의 충전 및 방전 특성을 조사하였다.

우선, 전국은 시트상에서 이하의 것을 준비하였다.

양극: LiMn-Q.를 양극 활성 물질, 박판상 흑연을 충전제, 불소 고무를 결합제로 하고, LiMn-Q.: 박판상 흑 연 : 불소 고무 = 100:6:1.96의 중량비로 아세트산 에틸과 에틸 셀로솔브의 체적비 1:3의 혼합 용매 중에 서 혼합하여 페이스트로 하고, 두계 15 ㎞의 알루미늄 호일 (집전체 호일)상에 도포 후 건조하고, 프레스 하여 두계 112 ㎞의 양극 활성 물질총을 형성한 것.

음극: 메조상 피치 탄소 섬유 흑연 및 박판상 흑연을 음극 활성 물질, 카르복시메틸 셀룰로즈를 분산제, 라텍스를 결합제로 하여, 메조상 탄소 섬유 흑연 : 박판상 흑연 : 카르복시메틸셀룰로오스: 라텍스 = 90:10:1.4:1.8의 중량비로 정제수 중에서 혼합하여 페이스트로 하고, 두께 12 째의 구리 호일 (집전체 호 일)상에 도포 후 건조하여 프레스하여 두께 81 째의 음극 활성 물질층을 형성한 것.

이어서 절면성 물질 입자 집합체의 사용 재료 및 그 제조 방법은 이하에 나타내는 바와 같다.

[사용 재료]

절면성 물질 입자: 평균 입경 1.0 μm인 α-Al-O,

결합제: 폴리플루오르화비닐리덴 (PVDF) KF#1100 [구레하 가가꾸 고교(주) 제품]

용매: 1-메틸-2-피롣리돈(MP)

상기의 α -Al-Q 분체와 PV마 분체를 중량비 100:5로 분체 상태인 채 혼합하고, 여기에 NIP를 첨가하고 다시 혼합하며 고형분 56.8 써 X의 슬러리를 얻었다.

이 슐러리를 닥터 블레이드를 사용하며 상기 전국 상에 소정의 두께로 균일하게 도포한 후, 120 ℃의 오 본 속에서 15분간 건조하고, 전국상에 α-Al-G, 입자 집합체를 고정하여 격리판으로 하였다. 이 격리판의 공국률은 52 ★였다. 이 공국율은 상기 격리판을 단독으로 형성시켜 (주)시마쯔 세이사꾸쇼 제품의 수은 공국계로 측정하였다.

상기의 시트를 α -Al-0, 입자 집합체 도포 부분이 양국에 대해서는 $1.5~\text{cm} \times 1.0~\text{cm}$ 의 면적, 음국에 대해서는 $1.55~\text{cm} \times 1.05~\text{cm}$ 의 면이 되도록 가공하고, 도포 부분을 대향시켜 도 7b와 같은 샘플을 제조하였다. 이 때의 격리판의 두께는 양국측과 음국측을 합하며 25~cm의 것을 준비하였다. 이것을 에틸렌 카르보네이트 (EC)와 디에틸 카르보네이트 (DEC)의 체적비 1:1의 혼합 용매에 LiPF₃을 1.0~cm이 용해시킨 전해액 중에서 충전 및 방전시켰다 (실시예 7). 충전 및 방전 조건은 실시예 2, 4, 5~및 6과 같이 하였다.

비교에 7로서 α -Ai,0, 입자 집합체를 형성시키지 않은 실시에 7과 같은 양국과 음국을 각각 $1.5~cm \times 1.0$ cm, $1.55~cm \times 1.05~cm \times 1.05~cm$ 면적이 되도록 가공하고, 폴리에틸렌 (PE) 미세 다공막으로 이루어지는 두께 25~cm의 격리판 (공국률 36 %)를 사이에 두고 양쪽국을 대향시켜 도 18와 같은 샘플을 제조하여 실시에 2와동말한 전해액 중 그리고 이 충전 및 방전 조건에 의해 충전 및 방전시켰다.

실시예 7 및 비교예 7에서의 10 사이를째와 11사이를째의 방전 용량 변화율 및 12 사이를째와 13 사이를 째의 방전 용량 변화율은 하기의 표 6에 나타내는 결과가 되었다.

[# 0]

	10사이클패 1/3C 방전 : 량 E ₁₀ mAh	11사이클째 용 1.0C 방전 (량 E,, mAh	10→11사이클 용량 변화율 %	12사이클째 1/3C 방전 용 량 E _{12 m} Ah	1사이클패 2.0C 방전 용 량 E, mAh	12→13사미클 용량 변화율 %
실시예 7	4.957	4.755	-4.1	4.925	4.451	-9.6
धाळवा ७	4.949	4.639	-6.3	4.910	4.009	-18.4

이 표에 나타내는 바와 같이, 격리판의 막 두께가 동등한 실시예 7과 비교예 7을 비교한 경우, 방전의 전 류 밀도를 1/3C에서 2.0C로 변화시킨 12→13 사이클의 방전 용량 변화율은 실시예 7이 현저히 작아졌다. 이것은 본 발명의 격리판을 사용함으로써 격리판 중의 이온 전도성이 향상되었기 때문에 급속히 방전 특성이 향상된 것이라고 추정된다.

산인상이용계능성

본 발명의 전지는 안전성을 손상하지 않고, 높은 전류 밀도에서 우수한 방전 특성을 발휘할 뿐만 아니라, 종래의 전지와 비교하여 전지의 단위 체적당 수용할 수 있는 활성 물질의 양이 많아 종래의 전지와 비교 하며 매우 높은 성능을 발휘할 수가 있다. 전지의 성능을 유지하면서 소형화 경량화도 달성할 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구함 1

케이싱.

이 케이싱내에 포함되어 있는 전해질,

양극 활성 물질층을 포함하는 양극,

음극 활성 물질층을 포함하는 음극, 및

다공성 격리판을 포함하며,

상기 양국, 음국 및 격리판이 상기 케이싱 내에 상기 전해질과 함께 작동 가능하게 수용되어 있고,

상기 다공성 격리판은 상기 양극과 음극 사이에 상기 다공성 격리판의 양측 표면이 상기 양극 활성 물질 층 및 음극 활성 물질총에 각각 면하도록 배치 구성되어 있는 전지로서,

상기 다공성 격리판은 적어도 1총의 절면성 물질 입자 집합체총으로 이루어지고, 이 적어도 1총의 절면성 물질 입자 집합체총은 3차원 그물망 공극 구조를 가지고 있으며, 이에 따라 상기 다공성 격리판에 미온 통과가 가능한 구멍이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지.

청구한 2

제1항에 있어서, 상기 입자 집합체가 이 입자 끼리를 결합하는 결합제를 포함하는 것을 특징으로 하는 전 지

청구항 3

제1 또는 2항에 있어서, 상기 다공성 격리판이 상기 양국 활성 물질층 및 음국 활성 물질층으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층 표면에 일체회된 형태로 직접 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 전지.

청구항 4

제1 내지 3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다공성 격리판의 공극률이 건조 상태에서 10 % 미상인 것을 특징으로 하는 전지.

청구항 5

제1 내지 4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다공성 격리판이 상기 입자 집합체의 공극 미외의 요인에 기인하는 이온 전달성을 갖는 것을 특징으로 하는 전지.

청구한 6

제1 내지 5항 쥼 어느 한 항에 있어서, 상기 절면성 물질이 무기물인 것을 특징으로 하는 전지.

청구항 7

제1 내지 5항 중 머느 한 항에 있어서, 상기 절면성 물질이 유기물인 것을 특징으로 하는 전지.

청구한 8

제1 내지 7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입자 집합체가 적어도 2중류의 다른 절연성 물질로 미루어지는 것을 특징으로 하는 전지.

청구함 9

제1 내지 8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다공성 격리판이 다른 입자 집합체로 각각 구성되는 적어도 2개의 총으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전지.

청구항 18

제1 내지 9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다공성 격리판이 적어도 1층의 무기 절연성 물질 입자 집합 체층으로 이루어지는 제1 격리판층 및 적어도 1층의 유기 절연성 물질 입자 집합체층으로 이루어지는 제2 격리판층으로 이루어지고, 상기 제1 격리판층이 상기 양극 활성 물질층과 음극 활성 물질층 중 한쪽의 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있고, 상기 제2 격리판층이 상기 양극 활성 물질층과음극 활성 물질층 표면에 일체화된 형태로 직접 형성되어 있는 것을 특징으로하는 전지.

청구항 11

제1 내지 10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 전해질이 비수계 전해질인 것을 특징으로 하는 전지.

청구항 12

제11항에 있어서, 상기 비수계 전해질이 리튬 이온을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지.

청구함 13

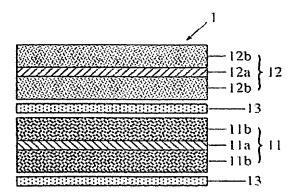
제11 또는 12항에 있어서, 상기 양국 활성 물질층이 망간산리튬을 포함하는 것을 특징으로 하는 전지.

청구한 14

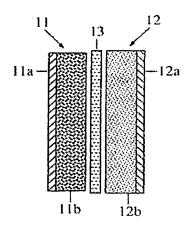
- (1) 양국 활성 물질층을 포함하는 양국 및 음국 활성 물질층을 포함하는 음국을 각각 제공하고,
- (2) 절면성 물질 입지와 상기 입자를 위한 결합제와의 혼합물을 분산때로 분산시킨 분산액을 상기 양국 활성 물질층 및 음국 활성 물질층으로 미루어지는 군으로부터 선택되는 적어도 하나의 활성 물질층의 표 면에 도표하고
- (3) 상기 적어도 하나의 활성 물질층의 표면에 도포한 분산액의 분산매를 증발시켜 제거하고, 상기 입자 끼리 결합제에 의해 결합되어 있는 상기 입자의 집합체총을 협성하고, 이에 따라 상기 적어도 하나의 활 성 물질층의 표면에 일체화되며 그 절연성 물질 입자 집합체총 중에 3차원 그물망 공극 구조를 갖고 있는 다공성 격리판을 형성하고,
- (4) 미와 같이 하여 얻어진 적어도 어느 한쪽의 활성 물질총 표면에 상기 다공성 격리판을 형성시킨 상기 양국 및 음곡을 케이싱 내에 수용하고, 그 때 상기 다공성 격리판을 사이에 두고 상기 양국 활성 물집총 및 음극 활성 물질총을 대향시키며, 케이싱 내의 전해질과 함께 작동 가능해지도록 배치하는 것을 특징으로 하는 전지의 제조 방법.

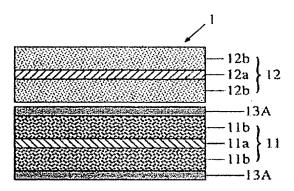
도郎

*도*朗机

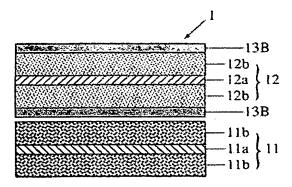


EB18

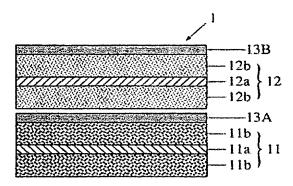




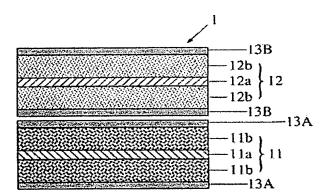
도码3



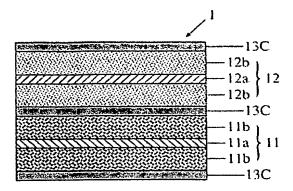
도四4



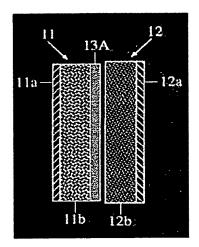
<u> 50</u>5



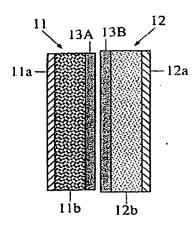
*도*ይ6



*도图*7a



<u><u></u><u><u><u></u> <u>E</u> <u>0</u>176</u></u></u>



<u>E</u>070

